

Alcantara With An Asian Flavour : 知的財産権等の取扱いについて

Alcantara With An Asian Flavour: Intellectual Property Policy

本イベントの成果にかかわる著作権その他一切の知的財産権の取扱い、および参加にあたっての注意事項について、以下の通りご承諾いただき、ご参加ください。

Please review and agree to the following regarding the handling of copyright and all other intellectual property rights related to the outcomes of this event, as well as other participation requirements before taking part in this event.

1.

制作されたプロジェクト・プロトタイプの著作権その他一切の知的財産権は、各参加者(学生)に帰属します。

All copyright and other intellectual property rights in the Projects and Prototypes created shall remain vested in the respective participating student(s).

2.

参加者は、応募をもって、提出作品(選抜の有無を問わず)について、Alcantara S.p.A. (以下「Alcantara 社」)および京都工芸繊維大学(以下「KIT」)に対し、以下の内容について非独占的・全世界的・無償・譲渡可能なライセンスを許諾するものとします。

By submitting an application, participants grant Alcantara S.p.A. (hereinafter "Alcantara") and Kyoto Institute of Technology (hereinafter "KIT") a non-exclusive, worldwide, royalty-free, transferable licence in respect of their submitted work (whether or not selected), to:

a. Milan Design Week 2027 をはじめとする展示(選抜作品)、および Milan Design Week 2027 終了後の学内展示(京都、選抜有無を問わず)

a. exhibit the work at Milan Design Week 2027 (Selected Projects only) and at an on-campus exhibition in Kyoto following the conclusion of Milan Design Week 2027 (regardless of selection);

b. 撮影・複製(スキャンを含む)・公表・展示・翻案・二次利用

b. photograph, film, scan, reproduce, publish, exhibit, adapt and secondarily use the work;

c. カタログ、ウェブサイト、SNS、ニュースレター、プレス資料等を通じた画像・映像・説明の公開

c. publish and communicate images, videos and descriptions of the work through printed and digital media, including catalogues, websites, social media channels, newsletters and press materials;

d. 作品を、本プロジェクト・本イベント(Milan Design Week 2027)・Alcantara 素材の広報、

および Alcantara 社・KIT それぞれの教育・文化・機関活動の広報を目的として利用すること
d. use the work for the purpose of promoting the Initiative, the Event, the Alcantara Material, and each of Alcantara's and KIT's educational, cultural and institutional activities.

利用にあたっては、Alcantara 社・KIT とも、可能な限り参加者氏名および大学名を明記します。
作品の商業化・産業生産・商業利用については本許諾の範囲外であり、別途書面での合意が必要です。

著作者の表示態様・方法・程度は Alcantara 社および本学に一任すること

Wherever reasonably practicable, both Alcantara and KIT will acknowledge the name(s) of the participating student(s) and the University in connection with such use. Any commercial development, industrial production or commercial exploitation of the work falls outside the scope of this licence requires a separate written agreement.

The manner, method and extent of attribution of the author shall be left to the discretion of Alcantara and KIT.

3.

本イベント参加中に撮影される参加者の写真・動画について、個人が特定できる状態のまま参加者氏名も含め、Alcantara 社・KIT により利用されることがあります。

Photographs and videos of participants taken during the event may be used by Alcantara and KIT without anonymization, including participants' names.

4. 秘密情報取扱い

参加者は、本イベントを通じて知り得た技術上、営業上、組織上その他の非公開情報のうち、秘密情報として明示されたもの、またはその性質上、合理的に秘密として取り扱うべきものについて、Alcantara 又は KIT の事前の許可なく、当該情報を第三者に共有してはなりません。

Participants should not share with a third party any technical, commercial, organizational, or other non-public information they learn through the event that is marked as confidential or that they should reasonably understand to be confidential without prior permission from Alcantara or KIT.

5. 同意事項参加者は、Alcantara 社と KIT との間で合意された事項を遵守するものとし、参加者の肖像権等の使用に関して、Alcantara 社との間で別途個別の契約を締結していただく場合があります。

Participants are required to comply with agreed terms between Alcantara and KIT and may be required to enter into a separate agreement directly with Alcantara concerning the use of their image.